This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

ocket No. 599866/0041 LR:DLS



IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicants

Yoji Okazaki

Application No.

Not Yet Assigned

Filed

Concurrently Herewith

For

COLOR LASER DISPLAY EMPLOYING

EXCITATION SOLID LASER UNIT, FIBER LASER

UNIT, OR SEMICONDUCTOR LASER UNIT

March 14, 2001

CLAIM TO PRIORITY

Commissioner for Patents Washington, D.C. 20231

Sir:

Enclosed herewith is a certified copy of the following patent application:

Country

Application No.

Filing Date

Japan

2000-073234

March 16, 2000

Priority under the provisions of 35 U.S.C. § 119 is hereby claimed.

Respectfully submitted,

Matthew W. Siegal

Registration No. 32,941

Attorney for Applicant

STROOCK & STROOCK & LAVAN LLP

180 Maiden Lane

New York, New York 10038

(212) 806-5400

日本国特許庁

PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT



別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

2000年 3月16日

出 願 番 号 Application Number:

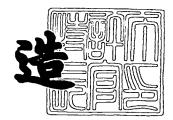
特願2000-073234

出 願 人 Applicant (s):

富士写真フイルム株式会社

2000年10月 6日

特許庁長官 Commissioner, Patent Office 及川耕



特2000-073234

【書類名】

特許願

【整理番号】

P24904J

【あて先】

特許庁長官 近藤 降彦 殿

【国際特許分類】

G09F 9/00

【発明者】

【住所又は居所】

神奈川県足柄上郡開成町宮台798番地 富士写真フィ

ルム株式会社内

【氏名】

岡崎 洋二

【特許出願人】

【識別番号】

000005201

【氏名又は名称】 富士写真フイルム株式会社

【代理人】

【識別番号】

100073184

【弁理士】

【氏名又は名称】 柳田 征史

【選任した代理人】

【識別番号】 100090468

【弁理士】

【氏名又は名称】 佐久間 剛

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

008969

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9814441

【プルーフの要否】

要

【書類名】

明細書

【発明の名称】 カラーレーザディスプレイ

【特許請求の範囲】

【請求項1】 赤色レーザ光を発する赤色レーザ光源と、

緑色レーザ光を発する緑色レーザ光源と、

青色レーザ光を発する青色レーザ光源と、

前記赤色レーザ光、緑色レーザ光および青色レーザ光を各色画像信号に基づい て変調する変調手段と、

前記赤色レーザ光、緑色レーザ光および青色レーザ光を受けて各色を表示する スクリーンと、

前記各色レーザ光による像を前記スクリーン上に投影する手段とを備えてなる カラーレーザディスプレイにおいて、

前記赤色レーザ光源、緑色レーザ光源および青色レーザ光源のうちの少なくと も1つとして、 Pr^{3+} が添加された固体レーザ結晶をGaN系半導体レーザに よって励起する構成を有する半導体レーザ励起固体レーザが用いられたことを特 徴とするカラーレーザディスプレイ。

【請求項2】 前記半導体レーザ励起固体レーザが、 3 P $_{0}$ \rightarrow もしくは 3 P $_{\Omega}$ \rightarrow 3 H $_{6}$ の遷移によって600 \sim 660 n m の波長領域の レーザ光を発振させるものであり、この半導体レーザ励起固体レーザが前記赤色 レーザ光源として用いられていることを特徴とする請求項1記載のカラーレーザ ディスプレイ。

【請求項3】 前記半導体レーザ励起固体レーザが、 3 P $_1$ \rightarrow 3 H $_5$ の遷移によって515 ~555 nmの波長領域のレーザ光を発振させるものであり 、この半導体レーザ励起固体レーザが前記緑色レーザ光源として用いられている ことを特徴とする請求項1または2記載のカラーレーザディスプレイ。

【請求項4】 前記半導体レーザ励起固体レーザが、 3 P $_{
m O}$ ightarrowの遷移によって465 ~495 nmの波長領域のレーザ光を発振させるものであり 、この半導体レーザ励起固体レーザが前記青色レーザ光源として用いられている ことを特徴とする請求項1から3いずれか1項記載のカラーレーザディスプレイ

【請求項5】 赤色レーザ光を発する赤色レーザ光源と、

緑色レーザ光を発する緑色レーザ光源と、

青色レーザ光を発する青色レーザ光源と、

前記赤色レーザ光、緑色レーザ光および青色レーザ光を各色画像信号に基づいて変調する変調手段と、

前記赤色レーザ光、緑色レーザ光および青色レーザ光を受けて各色を表示する スクリーンと、

前記各色レーザ光による像を前記スクリーン上に投影する手段とを備えてなる カラーレーザディスプレイにおいて、

前記赤色レーザ光源、緑色レーザ光源および青色レーザ光源のうちの少なくとも1つとして、Pr³⁺が添加されたコアを持つファイバーをGaN系半導体レーザによって励起する構成を有するファイバーレーザが用いられたことを特徴とするカラーレーザディスプレイ。

【請求項 6】 前記ファイバーレーザが、 3 P $_0$ \rightarrow 3 F $_2$ もしくは 3 P $_0$ \rightarrow 3 H $_6$ の遷移によって600 \sim 660 n mの波長領域のレーザ光を発振させるものであり、このファイバーレーザが前記赤色レーザ光源として用いられていることを特徴とする請求項 5 記載のカラーレーザディスプレイ。

【請求項7】 前記ファイバーレーザが、 3 P $_{1}$ → 3 H $_{5}$ の遷移によって515 ~555 n mの波長領域のレーザ光を発振させるものであり、このファイバーレーザが前記緑色レーザ光源として用いられていることを特徴とする請求項5または6記載のカラーレーザディスプレイ。

【請求項8】 前記ファイバーレーザが、 3 P $_0$ \rightarrow 3 H $_4$ の遷移に よって465 \sim 495 n mの波長領域のレーザ光を発振させるものであり、このファイバーレーザが前記青色レーザ光源として用いられていることを特徴とする請求 項 5 から 7 いずれか 1 項記載のカラーレーザディスプレイ。

【請求項9】 赤色レーザ光を発する赤色レーザ光源と、

緑色レーザ光を発する緑色レーザ光源と、

青色レーザ光を発する青色レーザ光源と、

前記赤色レーザ光、緑色レーザ光および青色レーザ光を各色画像信号に基づいて変調する変調手段と、

前記赤色レーザ光、緑色レーザ光および青色レーザ光を受けて各色を表示する スクリーンと、

前記各色レーザ光による像を前記スクリーン上に投影する手段とを備えてなる カラーレーザディスプレイにおいて、

前記赤色レーザ光源、緑色レーザ光源および青色レーザ光源のうちの少なくとも1つとして、GaN系半導体を活性層に用いた半導体レーザ素子からなる励起光源と、該励起光源により励起されてレーザ発振する面発光型半導体素子とを備えてなる半導体レーザ装置が用いられたことを特徴とするカラーレーザディスプレイ。

【請求項10】 前記半導体レーザ装置がInGaAlPまたはInGaP からなる活性層を有する面発光型半導体素子を備えたものであり、

この半導体レーザ装置が前記赤色レーザ光源として用いられていることを特徴 とする請求項9記載のカラーレーザディスプレイ。

【請求項11】 前記半導体レーザ装置が InGaNからなる活性層を有する面発光型半導体素子を備えたものであり、

この半導体レーザ装置が前記緑色レーザ光源および/または青色レーザ光源として用いられていることを特徴とする請求項9または10記載のカラーレーザディスプレイ。

【請求項12】 前記半導体レーザ装置の面発光型半導体素子が、GaN、GaNAsまたはInGaNAsからなる活性層を有するものであることを特徴とする請求項9記載のカラーレーザディスプレイ。

【請求項13】 前記半導体レーザ装置の半導体レーザ素子が、InGaN、GaNAsまたはInGaNAsからなる活性層を有するものであることを特徴とする請求項9から12いずれか1項記載のカラーレーザディスプレイ。

【請求項14】 前記半導体レーザ装置の半導体レーザ素子が、5μm以上のストライプ幅を有するものであることを特徴とする請求項9から13いずれか1項記載のカラーレーザディスプレイ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、スクリーンを3色レーザ光で走査する方式のカラーレーザディスプレイに関し、特に詳細には、レーザ光源として、Pr³⁺が添加された固体レーザ結晶を用いる半導体レーザ励起固体レーザや、Pr³⁺が添加されたコアを持つファイバーを用いるファイバーレーザや、さらにはGaN系半導体レーザ素子により面発光型半導体素子を励起する構成を有する半導体レーザ装置が用いられたカラーレーザディスプレイに関するものである。

[0002]

【従来の技術】

従来より、赤色光、緑色光および青色光を受けて各色を表示するスクリーンを、各色画像信号で変調されたレーザ光で走査してそこに画像を投影する方式のカラーレーザディスプレイや、レーザ光を空間変調素子により変調して得られる画像をプロジェクション光学系によってスクリーンに投影する方式のカラーレーザディスプレイが知られている。この種のカラーレーザディスプレイにおいては、高輝度化のために、出力がW(ワット)クラスのレーザ光源が必要とされている。そこで従来はレーザ光源として、高出力のAr⁺ガスレーザやKr⁺ガスレーザ等が使用されてきた。しかし、ガスレーザ光源は、一般にエネルギー変換効率が0.1%程度と低く、また水冷機構が必要であるため、装置が大型化し、コストが非常に高いという問題があった。

[0003]

そこで近年、1997年12月発行のLaser Forcus World p.52に示さるように、可 視の短波長レーザ光源として半導体レーザ励起SHG(第2高調波発生)固体レ ーザが使用され始めた。例えば、発振波長が1064nmの半導体レーザ励起固体レ ーザを用いた532nmの緑色波長を発するYAGレーザでは、ガスレーザよりも エネルギー変換効率が高いものが得られている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】

しかし、上述した半導体レーザ励起SHG固体レーザは高出力化に伴い、レーザ光に縦モード競合というノイズが発生することが知られている。例えば、1998年5月発行のLaser Forcus World p.243には、青色、緑色固体レーザではノイズが3%以下であるのに対し、赤色固体レーザでは50%ものノイズが発生するということが記載されている。

[0005]

これらの縦モードを制御するために、例えばエタロンを波長選択素子として挿入することも考えられる。しかしそうした場合は、完全な単一モード発振を実現するにはロスが大きすぎ、その結果、高出力が得られなくなり、レーザディスプレイを高輝度化できないという問題が発生する。したがって、半導体レーザ励起SHG固体レーザをレーザディスプレイの光源に用いた場合、小型化という点では改善されるが、高効率化、性能およびコストの点で多くの問題点が残されている。

[0006]

本発明は上記事情に鑑みて、小型化および高効率化が可能で、かつ低ノイズのカラーレーザディスプレイを提供することを目的とするものである。

[0007]

【課題を解決するための手段】

本発明による第1のカラーレーザディスプレイは、

赤色レーザ光を発する赤色レーザ光源と、

緑色レーザ光を発する緑色レーザ光源と、

青色レーザ光を発する青色レーザ光源と、

前記赤色レーザ光、緑色レーザ光および青色レーザ光を各色画像信号に基づいて変調する変調手段と、

前記赤色レーザ光、緑色レーザ光および青色レーザ光を受けて各色を表示する スクリーンと、

前記各色レーザ光による像を前記スクリーン上に投影する手段とを備えてなる カラーレーザディスプレイにおいて、

前記赤色レーザ光源、緑色レーザ光源および青色レーザ光源のうちの少なくと

も1つとして、 \Pr^{3+} が添加された固体レーザ結晶を GaN 系半導体レーザによって励起する構成を有する半導体レーザ励起固体レーザが用いられたことを特徴とするものである。

[0008]

なお上記構成を有する第1のカラーレーザディスプレイにおいて、赤色レーザ光源としては、 3 P $_0$ → 3 F $_2$ もしくは 3 P $_0$ → 3 H $_6$ の遷移によって600 ~660 n mの波長領域のレーザ光を発振させる半導体レーザ励起固体レーザを好適に用いることができる。

[0009]

また緑色レーザ光源としては、 3 P $_1$ \rightarrow 3 H $_5$ の遷移によって 515 \sim 555 n m の波長領域のレーザ光を発振させる半導体レーザ励起固体レーザを好適に用いることができる。

[0010]

そして青色レーザ光源としては、 3 P $_0$ \rightarrow 3 H $_4$ の遷移によって465 \sim 495 n mの波長領域のレーザ光を発振させる半導体レーザ励起固体レーザを好適に用いることができる。

[0011]

また本発明による第2のカラーレーザディスプレイは、

赤色レーザ光を発する赤色レーザ光源と、

緑色レーザ光を発する緑色レーザ光源と、

青色レーザ光を発する青色レーザ光源と、

前記赤色レーザ光、緑色レーザ光および青色レーザ光を各色画像信号に基づいて変調する変調手段と、

前記赤色レーザ光、緑色レーザ光および青色レーザ光を受けて各色を表示する スクリーンと、

前記各色レーザ光による像を前記スクリーン上に投影する手段とを備えてなる カラーレーザディスプレイにおいて、

前記赤色レーザ光源、緑色レーザ光源および青色レーザ光源のうちの少なくとも1 つとして、P r 3 + が添加されたコアを持つファイバーをG a N 系半導体レ

ーザによって励起する構成を有するファイバーレーザが用いられたことを特徴と するものである。

[0012]

上記構成を有する第 2 のカラーレーザディスプレイにおいて、赤色レーザ光源としては、 3 P $_0$ \rightarrow 3 F $_2$ もしくは 3 P $_0$ \rightarrow 3 H $_6$ の遷移によって600 ~660 n mの波長領域のレーザ光を発振させるファイバーレーザを好適に用いることができる。

[0013]

また緑色レーザ光源としては、 3 P $_1$ \rightarrow 3 H $_5$ の遷移によって515 \sim 555 n m の波長領域のレーザ光を発振させるファイバーレーザを好適に用いることができる。

[0014]

そして青色レーザ光源としては、 3 P $_0$ \rightarrow 3 H $_4$ の遷移によって465 \sim 495 n mの波長領域のレーザ光を発振させるファイバーレーザを好適に用いることができる。

[0015]

また本発明による第3のカラーレーザディスプレイは、

赤色レーザ光を発する赤色レーザ光源と、

緑色レーザ光を発する緑色レーザ光源と、

青色レーザ光を発する青色レーザ光源と、

前記赤色レーザ光、緑色レーザ光および青色レーザ光を各色画像信号に基づいて変調する変調手段と、

前記赤色レーザ光、緑色レーザ光および青色レーザ光を受けて各色を表示する スクリーンと、

前記各色レーザ光による像を前記スクリーン上に投影する手段とを備えてなる カラーレーザディスプレイにおいて、

前記赤色レーザ光源、緑色レーザ光源および青色レーザ光源のうちの少なくとも1つとして、GaN系半導体を活性層に用いた半導体レーザ素子からなる励起 光源と、該励起光源により励起されてレーザ発振する面発光型半導体素子とを備 えてなる半導体レーザ装置が用いられたことを特徴とするものである。

[0016]

上記構成を有する第3のカラーレーザディスプレイにおいて、赤色レーザ光源 としては、InGaAlPまたはInGaPからなる活性層を有する面発光型半 導体素子を備えた半導体レーザ装置を好適に用いることができる。

[0017]

またこの第3のカラーレーザディスプレイにおいて、緑色レーザ光源や青色レーザ光源としては、InGaNからなる活性層を有する面発光型半導体素子を備えた半導体レーザ装置を好適に用いることができる。

[0018]

さらに上記半導体レーザ装置としては、GaN、GaNAsまたはInGaNAsからなる活性層を有する面発光型半導体素子を備えたものも好適に用いることができる。

[0019]

一方、上記半導体レーザ装置の励起光源である半導体レーザ素子としては、 I n G a N、 G a N A s または I n G a N A s からなる活性層を有するものを好適に用いることができる。またこの半導体レーザ素子としては、 5 μ m以上のストライプ幅を有する、いわゆる幅広ストライプタイプのものを用いることが望ましい。

[0020]

【発明の効果】

本発明のカラーレーザディスプレイは、Pr³⁺が添加された固体レーザ結晶を用いる半導体レーザ励起固体レーザや、Pr³⁺が添加されたコアを持つファイバーを用いるファイバーレーザや、さらにはGaN系半導体レーザ素子により面発光型半導体素子を励起する構成を有する半導体レーザ装置を赤色レーザ光源、緑色レーザ光源あるいは青色レーザ光源として用い、それらから発せられた赤色レーザ光、緑色レーザ光および青色レーザ光を各色画像信号に基づいて変調して、それらの光による像をスクリーン上に投影させる構成としたので、このスクリーンに上記各色画像信号が担持するカラー画像を表示することができる。

[0021]

そして、赤色レーザ光源、緑色レーザ光源あるいは青色レーザ光源として用いる上述の半導体レーザ励起固体レーザ、ファイバーレーザおよび半導体レーザ装置は、従来装置で用いられているガスレーザのように水冷機構は必要ないため、本発明のカラーレーザディスプレイは従来装置と比べて十分な小型化が可能であり、部品点数が減ることによりコストダウンの効果も得られる。また、前述した半導体レーザ励起SHG固体レーザを光源として用いる場合と比較しても、光波長変換素子やエタロン等の縦モード制御素子を用いる必要が無い分、部品点数減によるコストダウンの効果が得られる。

[0022]

また、上記半導体レーザ励起SHG固体レーザの光-光効率は一般に10~20%程度であるのに対し、本発明で用いている半導体レーザ励起固体レーザ、ファイバーレーザおよび半導体レーザ装置のそれは一般に30~50%程度に達するので、本発明によれば、半導体レーザ励起SHG固体レーザを光源として用いる従来装置と比べて高効率化も実現できる。

[0023]

また、上述の半導体レーザ励起固体レーザ、ファイバーレーザおよび半導体レーザ装置は、半導体レーザ励起SHG固体レーザのように所望波長を得るために 光波長変換素子を用いるものではないから、波長変換に伴う縦モード競合ノイズ の発生を招くことがなく、よって、ノイズ量を例えば1%未満程度に抑えること ができる。

[0024]

また本発明のカラーレーザディスプレイにおいて励起用に用いているGaN系 半導体レーザは、その他のGaAs系半導体レーザ等と比べるとCOD値(端面 破壊時の最大光出力)が非常に高いことから高出力化が可能である。それにより 本発明のカラーレーザディスプレイにおいては、高輝度の画像を表示することが できる。

[0025]

それに加えて、特に本発明の第2のカラーレーザディスプレイで用いるファイ

バーレーザは、熱レンズ等の問題が無いことからより著しい高出力化が可能である。そこでこの第2のカラーレーザディスプレイにおいては、より高輝度の画像を表示することができる。

[0026]

また本発明のカラーレーザディスプレイは、励起用のGaN系半導体レーザを 直接変調して変調光を得ることができるという利点も有する。

[0027]

【発明の実施の形態】

以下、図面を参照して本発明の実施の形態を詳細に説明する。図1は、本発明 の第1の実施の形態であるカラーレーザディスプレイを示すものである。

[0028]

図示の通りこのカラーレーザディスプレイは、赤色レーザ光10Rを発する赤色レーザ光源1 a と、緑色レーザ光10Gを発する緑色レーザ光源1 b と、青色レーザ光10Bを発する青色レーザ光源1 c と、赤色レーザ光10Rを赤色画像信号に基づいて変調する光変調器2 a と、緑色レーザ光10Gを緑色画像信号に基づいて変調する光変調器2 b と、青色レーザ光10Bを青色画像信号に基づいて変調する光変調器2 c とを有している。

[0029]

また、変調を受けた赤色レーザ光10Rはミラー3aで反射した後ダイクロイックミラー3bおよび3cを透過し、変調を受けた緑色レーザ光10Gはダイクロイックミラー3bで反射した後ダイクロイックミラー3cを透過し、そして変調を受けた青色レーザ光10Bはダイクロイックミラー3cで反射して、互いに1本のビームに合波されるようになっている。

[0030]

これらの赤色レーザ光10R、緑色レーザ光10Gおよび青色レーザ光10Bは電気 光学光偏向器4に通されてラスターのピッチむら補正を受けた後、ウォブリング 用ガルバノメータ5でウォブリングを受け、ガルバノメーター6により垂直走査 のために反射偏向される。次いで赤色レーザ光10R、緑色レーザ光10Gおよび青 色レーザ光10Bはリレーレンズ7で伝達および集光され、回転多面鏡8により水 平走査のために反射偏向される。

[0031]

以上のように垂直走査用ガルバノメーター6および水平走査用回転多面鏡8により反射偏向された赤色レーザ光10R、緑色レーザ光10Gおよび青色レーザ光10Bは、スクリーン9上を2次元的に走査する。スクリーン9は、適当な基材の表面に白色塗料や拡散材等を塗布あるいは混入させてなるものであり、赤色レーザ光10R、緑色レーザ光10Gおよび青色レーザ光10Bの照射を受けると、それぞれ赤色光、緑色光および青色光を拡散反射させる。

[0032]

それぞれ赤色画像信号、緑色画像信号および青色画像信号に基づいて変調されている赤色レーザ光10R、緑色レーザ光10Gおよび青色レーザ光10Bが上記スクリーン9上を2次元的に走査することにより、このスクリーン9上に上記3つの画像信号が担持しているカラー画像が投影される。なおスクリーン9として、透過型のものを用いることも可能である。

[0033]

なお本実施形態においては、各色レーザ光をスクリーン上で2次元走査させて 画像を投影する方式を採用したが、各色レーザ光を液晶パネルやDMD(デジタ ル・マイクロミラー・デバイス)等の空間変調素子を用いて変調し、それによっ て得られる画像をプロジェクション光学系によってスクリーン上に投影する方式 を採用してもよい。

[0034]

次に、赤色レーザ光源1a、緑色レーザ光源1bおよび青色レーザ光源1cについて詳しく説明する。本実施形態においては、これらの光源として、Pr³⁺が添加されたコアを持つファイバーをGaN系半導体レーザによって励起する構成を有するファイバーレーザが用いられている。

[0035]

図2は、これらのレーザ光源のうち、赤色レーザ光源1 a としてのファイバー レーザを示すものである。このファイバーレーザは、励起光としてのレーザ光11 0をそれぞれ発する2個の半導体レーザ111と、発散光であるレーザ光110をそれ ぞれ平行光化する 2 個のコリメーターレンズ112と、 2 本のレーザ光110を偏光合波する偏光ビームスプリッタ113と、この偏光ビームスプリッタ113で 1 本に合波されたレーザ光110を集光する集光レンズ114と、 \Pr ^{3 +} がドープされたコアを持つファイバー115とからなる。

[0036]

半導体レーザ111としては、発振波長440 n mのブロードエリア型高出力 I n G a N 系半導体レーザが用いられている。本例における半導体レーザ111の各々の出力は 2 Wであり、したがって合波されたレーザ光110は出力 4 Wとなる。

[0037]

[0038]

なおコア120は上記 Z B L A N P に限らず、石英ガラスや、Z B L A N や、 I n / G a 系弗化物ガラス、例えば I G P Z C L すなわち(I n F $_3$ - G a F $_3$ - L a F $_3$) - (P b F $_2$ - Z n F $_2$) - C d F 等を用いて形成されてもよい。

[0039]

集光レンズ114により集光された波長440 n mのレーザ光110は、上記ファイバー115の第1クラッド121に入力され、そこを導波モードで伝搬する。つまりこの第1クラッド121は、励起光であるレーザ光110に対してはコアとして作用する。

[0040]

レーザ光110は、このように伝搬する間にコア120の部分も通過する。コア120においては、入射したレーザ光110により \Pr^{3+} が励起されて、 3 \Pr_{0} \rightarrow 3 \Pr_{3} の遷移によって650 n mの蛍光が生じる。この蛍光はコア120を導波モードで伝搬する。

[0041]

ZBLANPからなるコア120においては、その他に、 3P_1 \rightarrow 3H_5 の遷移によって波長520 n mの蛍光、 3P_0 \rightarrow 3F_2 の遷移によって波長605 n mの蛍光、 3P_0 \rightarrow 3H_4 の遷移によって波長491 n mの蛍光が発生し得る。

[0042]

そこで、ファイバー115の入射端面115 a には、波長650 n m に対してHR(高 反射)、波長520 n m、605 n m、491 n m 並びに励起光波長440 n m に対してAR (無反射) となる特性のコートが施され、ファイバー115の出射端面115 b には、波長650 n m の光を 1 % だけ透過させるコートが施されている。

[0043]

それにより、上記波長650 nmの蛍光はファイバー115の両端面115 a、115 b 間で共振して、レーザ発振を引き起こす。こうして波長650 nmの赤色レーザ光10 Rが発生し、この赤色レーザ光10 Rがファイバー115の出射端面115 b から前方に出射する。

[0044]

なお本例では、赤色レーザ光10Rはコア120においてシングルモードで、一方励起光であるレーザ光110は第1クラッド121においてマルチモードで伝搬する構成とされている。それにより、高出力のブロードエリア型半導体レーザ111を励起光源に適用して、レーザ光110を高い結合効率でファイバー115に入力させることが可能となっている。

[0045]

それに加えて、第1クラッド121の断面形状がほぼ矩形とされているため、レーザ光110がクラッド断面内で不規則な反射経路を辿り、コア120に入射する確率が高められている。

[0046]

以上により、高い発振効率が確保され、高出力の赤色レーザ光10Rが得られるようになる。本実施形態では、赤色レーザ光10Rの出力は2Wである。

[0047]

次に緑色レーザ光源1 bについて説明する。この緑色レーザ光源1 bは、上記赤色レーザ光源1 aとほぼ等しい基本構成を有し、上記ファイバー115の両端面のコートを変えた形のファイバーを用いることにより、そこから波長520 n mの緑色レーザ光10Gを射出するものである。励起光源としては上記と同様に発振波長440 n m、出力2 Wのブロードエリア型高出力 I n G a N 系半導体レーザが2個用いられ、したがって合波されたレーザ光の出力は4 Wである。このとき、緑色レーザ光10 G の出力は1 Wである。

[0048]

次に青色レーザ光源1 cについて説明する。この青色レーザ光源1 cも、上記 赤色レーザ光源1 a とほぼ等しい基本構成を有し、上記ファイバー115の両端面 のコートを変えた形のファイバーを用いることにより、そこから波長491 n mの 青色レーザ光10Bを射出するものである。

[0049]

ただしこの場合の励起光源としては、青色レーザ光の発振の効率が低いことから、上記と同様に発振波長440 n m、出力 2 Wのブロードエリア型高出力 I n G a N 系半導体レーザを 2 個用いてなる出力 4 Wの偏光合波ユニットを 2 つ組み合わせることにより、出力 8 Wの励起光を得ている。

[0050]

図4は、上記2つの偏光合波ユニットを組み合わせた構成を示している。図示の通り本例では、各偏光合波ユニット130を略Y字状のファイバー131の分岐側に結合し、該ファイバー131から出射した発散光状態のレーザ光110をコリメーターレンズ132で平行光化した後、集光レンズ133で集光してファイバー115に入力させている。

[0051]

なお、この第1の実施形態におけるようにファイバーレーザを用いる場合は、そこから発せられる赤色レーザ光10R、緑色レーザ光10Gあるいは青色レーザ光10Bが縦マルチモードのものとなるので、場合によっては、図1に示したウォブリング用ガルバノメータ5は省いてもよい。

[0052]

また、ピッチむら補正を行なう電気光学光偏向器4の代わりに、シリンドリカルレンズを用いた面倒れ補正光学系を用いてもよい。一方光変調器2a,2bおよび2cとしては、例えばAOM(音響光学光変調器)またはEOM(電気光学光変調器)を用いることができる。

[0053]

次に、本発明の第2の実施形態によるカラーレーザディスプレイについて説明する。この第2の実施の形態のカラーレーザディスプレイは、図1に示した構成と比較すると、ファイバーレーザからなる赤色レーザ光源1 a、緑色レーザ光源1 bおよび青色レーザ光源1 cに代えて、それぞれ半導体レーザ素子により励起される面発光型半導体素子を備えてなる半導体レーザ装置が各色光源として用いられた点が異なるものである。

[0054]

ここで、それらの半導体レーザ装置のうち、赤色レーザ光源としての半導体レーザ装置について、図5、6および7を参照して説明する。図5はこの半導体レーザ装置の全体構成を示すものである。また図6および7はそれぞれ、この半導体レーザ装置を構成する半導体レーザ素子74と、面発光型半導体素子39の断面形状を示している。

[0055]

[0056]

その上に絶縁膜69を形成し、通常のリソグラフィにより100 μ m程度のストライプの領域の絶縁膜69を除去し、 p 側電極70を形成する。その後、基板の研磨を

行ない、n側電極71を形成し、劈開により共振器を形成し、高反射コートと低反射コートを施し、チップ化すると半導体レーザ素子74が完成する。このブロードエリア型InGaN系半導体レーザ素子74の発振波長は410nm、出力は2Wである。

[0057]

次に、面発光型半導体素子39について、図 7 を参照してその製造方法とともに説明する。ここで、後述の λ は光励起により発振する波長であり、 n_{InAlP} 、 $n_{InGaAlP}$ 、 n_{SiO2} 、 n_{ZrO2} はそれぞれ InAlP 、 InGaAlP 、 InG

[0058]

有機金属気相成長法により、GaAs基板31上に、 $In_{0.5}$ ($Ga_{1-x_{5}}$ $A_{1x_{5}}$) 0.5 P^{D} P^{E} P^{E}

[0059]

[0060]

上記構成の面発光型半導体素子39の発振波長帯は、In_{0.5} (Ga_{1-x4}

 A_{X4}) $O._{5}$ P量子井戸活性層より、 $600\,\mathrm{n}$ m以上 $700\,\mathrm{n}$ m以下の範囲で制御可能であるが、本例では $650\,\mathrm{n}$ mとしている。

[0061]

次に図5を参照して、上記面発光型半導体素子39およびInGaN系半導体レーザ素子74からなる半導体レーザ装置について説明する。

[0062]

この半導体レーザ装置は、励起光源74'と、ヒートシンク43に12ペアのSiO $_2$ (厚さが λ /4n $_{SiO2}$) /ZrO $_2$ (厚さが λ /4n $_{ZrO2}$) 分布反射膜37側端面を接着された面発光型半導体素子39と、出力ミラーである凹面ミラー46と、凹面ミラー46の凹面と面発光型半導体素子39の分布反射膜37により構成される外部共振器49と、外部共振器49内に配されて偏光を制御するブリュースター板45とを備えてなるものである。

[0063]

なお励起光源74'は、図6に示した出力2Wのブロードエリア型InGaN系 半導体レーザ素子74を2個有するとともに、それらから各々発せられた励起用レーザ光を例えば図2に示したような偏光合波手段によって合波する構成を備えた ものである。したがってこの励起光源74'の出力は4Wである。

[0064]

励起光源74'から発せられた波長410 n mの励起光47は、レンズ42により面発 光型半導体素子39の半導体層内部に集光される。この励起光47により励起された 面発光型半導体素子39が発する光は、外部共振器49により共振し、発振した波長 650 n mの赤色レーザ光48が出力ミラー46から出射する。この赤色レーザ光48は 出力2Wであり、第1の実施形態におけるのと同様に、スクリーン9(図1参照)を2次元走査するのに利用される。

[0065]

なお面発光型半導体素子39のGaAs基板31は、波長410nmの励起光47に対して透明ではないので、面発光型半導体素子39は図5に示すように、サイドから励起される。

[0066]

この第2の実施形態では、励起光源74'を構成する半導体レーザ素子74を直接 変調することにより、第1の実施形態で用いられた外部光変調器2aは用いなく て済み、それにより低コスト化が可能となる。

[0067]

次に、緑色レーザ光源および青色レーザ光源として用いられる半導体レーザ装置について、図8および9を参照して説明する。図8はこの半導体レーザ装置の全体構成を示すものである。また図9は、この半導体レーザ装置を構成する面発光型半導体素子89の断面形状を示している。なおこの面発光型半導体素子89を励起する励起光源74'は、上に説明した赤色レーザ光源で用いられたものと同じものである。

[0068]

以下、面発光型半導体素子について、図 9 を参照してその製造方法とともに説明する。ここで、後述の λ は光励起により発振する波長であり、 n_{A1N} 、 n_{GaN} 、 n_{SiO2} 、 n_{ZrO2} はそれぞれA1N、GaN、 SiO_2 、 ZrO_2 の発振波長での屈折率である。

[0069]

[0070]

なお、上記多重量子井戸活性層84の井戸数は、励起光を十分に吸収するため、 20ペア以上、より好ましくは厚く積みすぎてクラックが生じない程度の24ペ ア程度が望ましい。

[0071]

上記のようにして作成された面発光型半導体素子89の発振波長帯は、 In_{z3} Ga_{1-z3} N量子井戸活性層より、<math>380 n mから560 n mの範囲で制御可能であるが、本例で緑色レーザ光源としては520 n m、青色レーザ光源としては450 n m としている。

[0072]

次に図8を参照して、上記面発光型半導体素子89およびInGaN系半導体レーザ素子74からなる半導体レーザ装置について説明する。

[0073]

図8 (a) に示すようにこの半導体レーザ装置は、励起光源74'と、ヒートシンク106にGaN基板81とは反対側の分布反射膜87側を接着された面発光型半導体素子89と、出力ミラーである凹面ミラー105と、凹面ミラー105の凹面と面発光型半導体素子89の反射ミラー86および87により構成される共振器109と、共振器109内に配されて偏光を制御するブリュースター板104とを備えてなるものである

[0074]

出力4Wの励起光源74'から発せられた波長410nmの励起光107は、レンズ102により面発光型半導体素子89の半導体層内部に集光される。この励起光107により励起された面発光型半導体素子89が発する光は、共振器109により共振し、発振したレーザ光108が出力ミラー105から出射する。

[0075]

レーザ光108として波長520 n mの緑色レーザ光を得る構成の場合、その出力は 1 Wである。一方、レーザ光108として波長450 n mの青色レーザ光を得る構成の場合、その出力は 2 Wである。この緑色あるいは青色のレーザ光108は、第1の 実施形態におけるのと同様に、スクリーン9 (図1参照)を 2 次元走査するのに 利用される。

[0076]

この場合も、励起光源74'を構成する半導体レーザ素子74を直接変調することにより、第1の実施形態で用いられた外部光変調器2b、2cは用いなくて済み

、それにより低コスト化が可能となる。

[0077]

なお図8(b)に示すように、励起光源74'から射出された励起光107の入射 角度は、戻り光抑制のために面発光型波長変換素子89に対して角度をつけて入射 させてもよい。

[0078]

また面発光型半導体素子としては、以上説明したものに限らず、その他GaN、GaNAsまたはInGaNAsからなる活性層を有する面発光型半導体素子等も好適に用いることができる。一方励起光源となる半導体レーザ素子も以上説明したものに限らず、その他GaNAsまたはInGaNAsからなる活性層を有する半導体レーザ素子等も好適に用いることができる。

[0079]

次に、本発明のカラーレーザディスプレイに用いられ得る半導体レーザ励起固体レーザの例を、図10を参照して説明する。この半導体レーザ励起固体レーザは、励起光としてのレーザ光210を発する半導体レーザ211と、発散光であるレーザ光210を集光する集光レンズ212と、 \Pr^{3+} がドーピングされた固体レーザ媒質である LiyF_4 結晶(以下、 \Pr^{3+} : LiyF_4 結晶と称する)213 とを有している。

[0080]

以上の各要素211~213はペルチェ素子214の上に固定されている。またこのペルチェ素子214上には温度検出用のサーミスタ215が固定され、このサーミスタ215の出力は図示しない温度調節回路に入力されるようなっている。そしてこの温度調節回路により、サーミスタ215の出力に基づいてペルチェ素子214が駆動され、半導体レーザ211、集光レンズ212およびPr³⁺:LiYF₄ 結晶213が所定温度に保たれる。

[0081]

半導体レーザ211としては、発振波長440 nmのブロードエリア型の In Ga N系半導体レーザが用いられている。また Pr $^{3+}$: Li YF $_4$ 結晶213の光入射面である後方端面213 a には、後述する波長479 nmの光を良好に反射させ

る(反射率99.9%以上)コーティングが施され、一方この結晶213の光出射面である前方端面213bには、波長479 nmの光を1%だけ透過させて残余は反射させるコーティングが施されている。

[0082]

In GaN系半導体レーザ211から発せられた波長440 nmのレーザ光210は、 $\Pr^{3+}: \text{LiYF}_4$ 結晶213の後方端面213 a から該結晶213内に入射する。 $\Pr^{3+}: \text{LiYF}_4$ 結晶213は入射したこのレーザ光210によって \Pr^{3+} が励起され、 $\Pr^{3}: \text{LiYF}_4$ が の遷移によって波長479 nmの光を発する。 この光は上記の通りのコーティングが施されている結晶端面213 a、213 b の間で 共振し、レーザ発振を引き起こす。こうして発生した波長479 nmの青色のレーザ光216は、 $\Pr^{3+}: \text{LiYF}_4$ 結晶213の前方端面213 b から出射する。

[0083]

以上、青色レーザ光を発生させる半導体レーザ励起固体レーザの例を説明したが、本発明ではこのような半導体レーザ励起固体レーザとして、 3 P $_0$ 3 F $_2$ もしくは 3 P $_0$ 3 H $_6$ の遷移によって600 \sim 660 n mの波長領域にある赤色レーザ光を発振させるものや、 3 P $_1$ 3 H $_5$ の遷移によって515 \sim 555 n mの波長領域の緑色レーザ光を発振させるものを用いることも可能である。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の第1の実施の形態によるカラーレーザディスプレイの概略構成図 【図2】

図1のカラーレーザディスプレイに用いられたファイバーレーザの概略側面図 【図3】

上記ファイバーレーザを構成するファイバーの断面図

【図4】

図1のカラーレーザディスプレイに用いられた別のファイバーレーザの概略側 面図

【図5】

本発明の第2の実施の形態によるカラーレーザディスプレイに用いられた半導 体レーザ装置の概略構成図

【図6】

図5の半導体レーザ装置を構成する半導体レーザ素子の概略断面図 【図7】

図5の半導体レーザ装置を構成する面発光型半導体素子の概略断面図【図8】

本発明の第2の実施の形態によるカラーレーザディスプレイに用いられる別の 半導体レーザ装置の概略構成図

【図9】

図8の半導体レーザ装置を構成する面発光型半導体素子の概略断面図【図10】

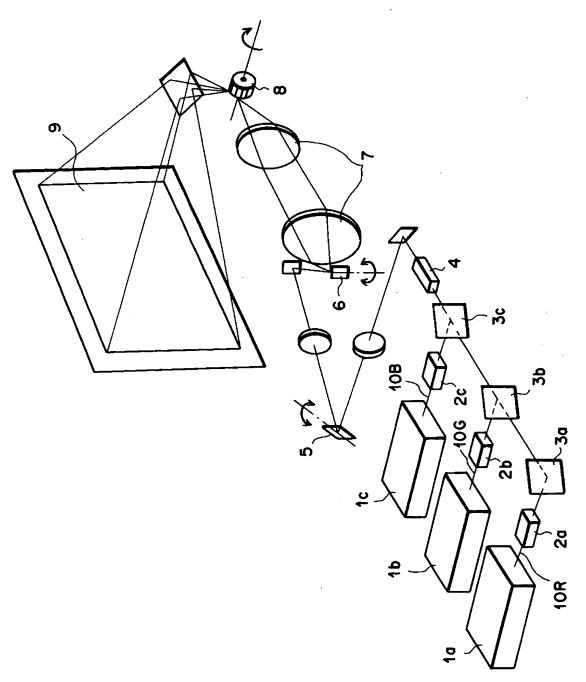
本発明に用いられる半導体レーザ励起固体レーザの一例を示す概略側面図【符号の説明】

- 1 a 赤色レーザ光源
- 1 b 緑色レーザ光源
- 1 c 青色レーザ光源
- 2 a 、 2 b 、 2 c 光変調器
- 4 ピッチむら補正用電気光学光偏向器
- 5 ウォブリング用ガルバノメータ
- 6 垂直走査用ガルバノメーター
- 7 リレーレンズ
- 8 水平走査用回転多面鏡
- . 9 スクリーン
 - 10R 赤色レーザ光
 - 10G 緑色レーザ光
 - 10 B 青色レーザ光
 - 39 面発光型半導体素子
 - 48 赤色レーザ光

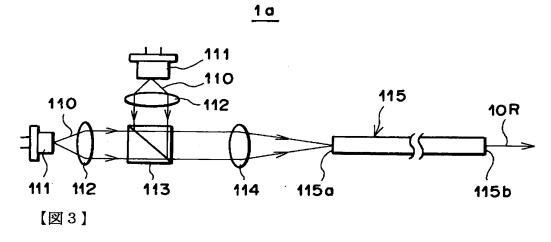
特2000-073234

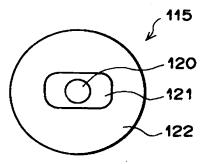
- 74 半導体レーザ素子
- 74' 励起光源
- 89 面発光型半導体素子
- 108 緑色または青色レーザ光
- 110 励起用レーザ光
- 111 半導体レーザ
- 113 偏光ビームスプリッタ
- 115 ファイバー
- 120 コア
- 121 第1クラッド
- 122 第2クラッド
- 130 偏光合波ユニット
- 131 Y字状のファイバー
- 210 レーザ光
- 211 半導体レーザ
- 213 Pr³⁺:LiYF₄ 結晶
- 216 青色レーザ光



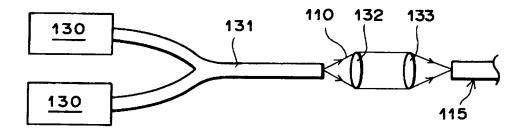


【図2】

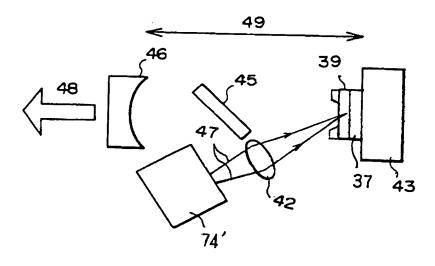




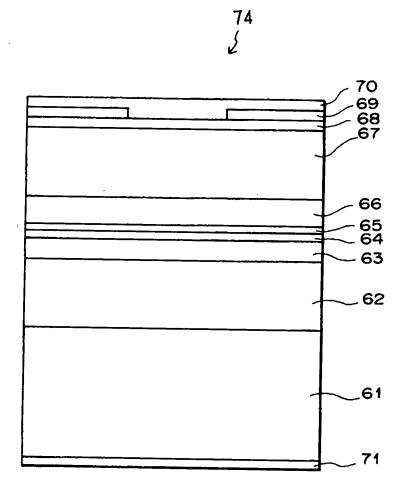
【図4】



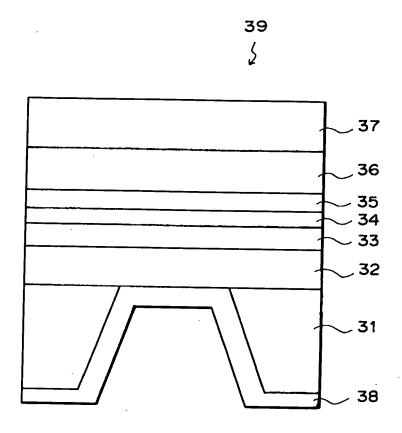
【図5】



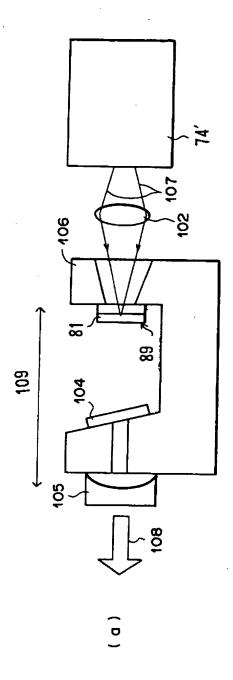
【図6】

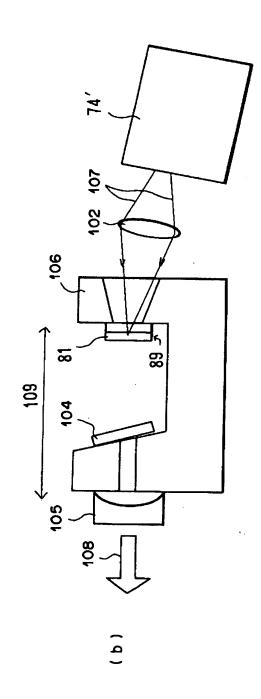




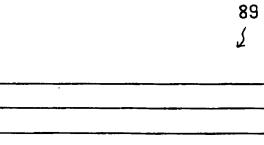


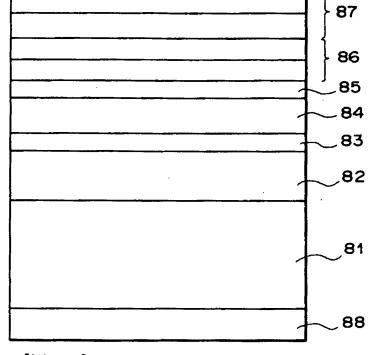
【図8】



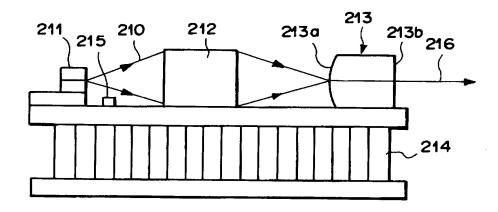








【図10】



【書類名】

要約書

【要約】

【課題】カラーレーザディスプレイにおいて、小型化、高出力化、低ノイズ化 を実現する。

【解決手段】 赤色レーザ光10Rを発する赤色レーザ光源1 a と、緑色レーザ光10Gを発する緑色レーザ光源1 b と、青色レーザ光10Bを発する青色レーザ光源1 c と、各色レーザ光10R、10G、10Bを各色画像信号に基づいて変調する変調手段2 a、2 b、2 c と、各色を表示するスクリーン9 と、各色レーザ光10R、10G、10Bをスクリーン9上において2次元状に走査させる手段6および8とを備えてなるカラーレーザディスプレイにおいて、赤色レーザ光源1 a、緑色レーザ光源1 b および青色レーザ光源1 c のうちの少なくとも1 つとして、P r 3 + が添加されたコアを持つファイバーをG a N系半導体レーザによって励起する構成を有するファイバーレーザを用いる。

【選択図】

図 1

認定・付加情報

特許出願の番号

特願2000-073234

受付番号

50000313709

書類名

特許願

担当官

第四担当上席

0093

作成日

平成12年 3月29日

<認定情報・付加情報>

【提出日】

平成12年 3月16日

【特許出願人】

【識別番号】

000005201

【住所又は居所】

神奈川県南足柄市中沼210番地

【氏名又は名称】

富士写真フイルム株式会社

【代理人】

申請人

【識別番号】

100073184

【住所又は居所】

神奈川県横浜市港北区新横浜3-18-20 B

ENEX S-1 7階 柳田国際特許事務所

【氏名又は名称】

柳田 征史

【選任した代理人】

【識別番号】

100090468

【住所又は居所】

神奈川県横浜市港北区新横浜3-18-20 B

ENEX S-1 7階 柳田国際特許事務所

【氏名又は名称】

佐久間 剛

出願人履歷情報

識別番号

[000005201]

1. 変更年月日

1990年 8月14日

[変更理由]

新規登録

住所

神奈川県南足柄市中沼210番地

氏 名

富士写真フイルム株式会社